PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-212514

(43)Date of publication of application: 31.07.2002

(51)Int.CI.

C09J 4/02 C09J163/10 C09J167/06 C09J175/14 G11B 7/24

(21)Application number : 2001-013935

(71)Applicant: NIPPON KAYAKU CO LTD

(22)Date of filing:

23.01.2001

(72)Inventor: TOKUDA KIYOHISA

MIZUTANI TAKESHI ISHII KAZUHIKO YOKOSHIMA MINORU

(54) ADHESIVE COMPOSITION, ADHESIVE COMPOSITION FOR OPTICAL DISK AND ITS CURED PRODUCT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an adhesive composition which has an excellent adhesive force and excellent durability (reliability), and to provide a cured product. SOLUTION: This adhesive composition is characterized by containing (A) phenylthioethyl (meth) acrylate and (B) an ethylenic unsaturated group-containing compound except the component (A).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-212514 (P2002-212514A)

(43)公開日 平成14年7月31日(2002.7.31)

		1-17-10-10-1	1 / 1 01 E (ECOE. 1. C1)		
(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	テーマコート*(参考)		
C 0 9 J 4/02		C 0 9 J 4/02	4J040		
163/10		163/10	5D029		
167/06		167/06			
175/14		175/14			
G11B 7/24	541 G11B 7/24 541K				
	審査請求				
(21)出顧番号	特願2001-13935(P2001-13935)	(71)出願人 000004086			
		日本化薬株式会社			
(22) 出顧日	平成13年1月23日(2001.1.23)	東京都千代田区富士見1丁目11番2号			
		(72)発明者 徳田 清久			
		埼玉県与野市上落合 6	3 - 8 - 22 - 203		
		(72)発明者 水谷 剛			
		埼玉県与野市上落合 6	3 - 8 - 22 - 201		
		(72)発明者 石井 一彦			
		埼玉県川越市伊勢原町	T 4 10 5		
	÷	(72)発明者 横島 実	, - 13 6		
		茨城県取手市井野台4	- 6 -32		
			最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 接着剤組成物、光ディスク用接着剤組成物及びその硬化物。

(57)【要約】

【課題】接着力に優れ、耐久性(信頼性)に優れた接着 剤組成物及び硬化物を提供する。

【解決手段】フェニルチオエチル (メタ) アクリレート (A)、(A)成分以外のエチレン性不飽和基合有化合物(B)を含有することを特徴とする接着剤組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】フェニルチオエチル(メタ)アクリレート類(A)、(A)成分以外のエチレン性不飽和基含有化合物(B)を含有することを特徴とする接着剤組成物。 【請求項2】(A)成分以外のエチレン性不飽和基金有

1

【請求項2】(A)成分以外のエチレン性不飽和基含有化合物(B)がウレタン(メタ)アクリレート(B-1)、エポキシ(メタ)アクリレート(B-2)及びポリエステル(メタ)アクリレート(B-3)から撰択されたオリゴマーの1種又は2種以上である請求項1記載の接着剤組成物。

【請求項3】(A)成分以外のエチレン性不飽和基含有化合物(B)が反応性モノマー類(B-4)である請求項1記載の接着剤組成物。

【請求項4】光重合開始剤(C)を含有する請求項1ないし3のいずれか1項記載の接着剤組成物。

【請求項5】光ディスク貼り合わせ用である請求項1ないし4のいずれか1項記載の接着剤組成物。

【請求項6】請求項1ないし5のいずれか1項記載の接着剤組成物の硬化物。

【請求項7】請求項5の接着剤組成物で貼り合わせる光 20 ディスクの一方がシリコーンあるいは銀化合物からなる 半透明反射膜を有する貼り合わせ光ディスク。

【請求項8】請求項6記載の貼り合わせ光ディスクがD V Dである請求項7に記載の光ディスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、接着剤組成物に関する。更に詳しくは、特にDVDに代表される2枚のディスク基板を貼り合わせ紫外線を照射によって硬化、接着する光ディスク用接着剤組成物に特に適している接着剤組成物及びその硬化物に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、実用化されているDVD貼り合わせ型の光ディスクは、記録層の構成において記録層が一層で記録容量がおよそ5ギガバイトのDVDー5と記録層が2層で記録容量がおよそ9ギガバイトのDVDー9とがあり、現在では記録容量の大きいDVDー9が主流となってきている。また、現在の主流のDVDー9の基板は、全反射膜にアルミニウム化合物を用い、半透明反射膜に金を用いている。半透明反射膜は全反射膜に比べレーザーを透過させなければならないため、薄膜化されなければならず安定な化合物の代表である金が用いられてきた。

【0003】しかしながら、金は高価な材料であるため、半透明反射膜材料はシリコン化合物や銀化合物へとの変更が検討されている。また、現在、記録容量をさらに高めるために青色レーザーの検討が進んでいる。赤色レーザーの場合は半透明反射膜が金、シリコンまたは銀化合物であっても赤色レーザーの透過性は問題ないが、青色レーザーの400nm付近の透過性から銀化合物が 50

優れた性能を有することが確認されている。しかしなが ら、銀化合物は金化合物よりも酸化を受けやすく、不安 定である。銀化合物の半透明反射膜を使用した貼り合わ せディスクでは、金を半透明反射膜とした従来の貼り合 わせ光ディスクと同等の耐久性(信頼性)が得られず、 未だ耐久性(信頼性)に置いて満足できる接着剤が提供 されていないのが現状である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】銀化合物等からなる半透明反射膜を接着する事によって得られる貼り合わせ光ディスクにおいても、従来の金半透明反射膜を使用した光ディスクと同等の高い耐久性(信頼性)を有する光ディスク貼り合わせ用に特に適している接着剤組成物及び硬化物を提供することをその課題とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、銀化合物からなる半透明反射膜を接着した場合においても優れた耐久性(信頼性)が得られる接着剤組成物を見出し、本発明を完成するに至った。即ち、本発明は、

【0006】(1) フェニルチオエチル (メタ) アクリレート類(A)、(A) 成分以外のエチレン性不飽和基含有化合物(B) を含有する接着剤組成物、(2)

(A) 成分以外のエチレン性不飽和基含有化合物 (B) がウレタン (メタ) アクリレート (B-1)、エポキシ (メタ) アクリレート (B-2) 及びポリエステル (メタ) アクリレート (B-3) から撰択されたオリゴマーの 1 種又は 2 種以上である (1) 記載の接着剤組成物、

(3) (A) 成分以外のエチレン性不飽和基含有化合物(B) が反応性モノマー類(B-4)である(1)記載の接着剤組成物、(4)光重合開始剤(C)を含有する(1)ないし(3)のいずれか1項記載の接着剤組成物、(5)光ディスク貼り合わせ用である(1)ないし(4)のいずれか1項記載の接着剤組成物、(6)

(1)ないし(5)のいずれか1項記載の接着剤組成物の硬化物、(7)(5)の接着剤組成物で貼り合わせる光ディスクの一方がシリコーンあるいは銀化合物からなる半透明反射膜を有する貼り合わせ光ディスク、(8)貼り合わせ光ディスクがDVDである(7)項に記載の光ディスク。

【0007】本発明では、フェニルチオエチル(メタ)アクリレート類(A)を使用する。フェニルチオエチル(メタ)アクリレート(A)の具体例としては、フェニルチオエチルアクリレート、フェニルチオエチルメタクリレートであり、市場より容易に入手することができる。例えば、BIMAX CHEMICALS社製、品名BX-PTEA(フェニルチオエチルアクリレート)等である。さらに、ベンゼン環に1乃至3個のアルキル基(例えばメチル基、エチル基、イソプロピル基、イソプチル基など)が置換したフェニルチオエチル(または

2

プロピルまたはブチル) (メタ) アクリレート等が挙げ られる。

【0008】本発明では、(A)成分以外のエチレン性不飽和基含有化合物(B)を使用する。エチレン性不飽和基含有化合物(B)は、具体的には、ウレタン(メタ)アクリレート(B-1)、エポキシ(メタ)アクリレート(B-2)及びポリエステル(メタ)アクリレート(B-3)等のオリゴマー類や反応性モノマー類(B-4)等が挙げられる。更に具体的には、ウレタン(メタ)アクリレート(B-1)は、ポリオール化合物(a)と有機ポリイソシアネート(b)と水酸基含有(メタ)アクリレート(c)の反応物である。反応方法の代表的なものとしては、(a)成分と(b)成分を反応させ(ウレタン化反応)、次いで(c)成分を反応させる((メタ)アクリレート化反応)方法をあげることができる。

【0009】ウレタン化反応は、(a) 成分の水酸基1当量に対して(b) 成分のイソシアネート基の1.12.0 当量を反応させるのが好ましい。特に好ましく は、1.5 ~2.0 当量である。このウレタン化反応 は、当業者に公知の手順において行うことができる。こ のウレタン化反応温度は、通常、常温~100 ℃、好ま しくは50 ~85 ℃である。

【0010】次に(c)成分を反応させる(メタ)アク リレート化反応においては、前記ウレタン化反応で得ら れた末端イソシアネートを有する化合物のイソシアネー ト基の1当量に対して(c)成分の水酸基の0.9~ 1. 5 当量を反応させるのが好ましく、特に好ましくは 1. 0~1. 1 当量である。この反応には、反応中のラ ジカル重合によるゲル化を防ぐ為に反応混合物に通常 5 0~2000ppmのハイドロキノン、ハイドロキノン モノメチルエーテル、Pーメトキシフェノール、Pーベ ンゾキノン等の重合禁止剤を添加しておくことが好まし い。又、このアクリレート化反応温度は、通常、常温~ 100℃、好ましくは、50~85℃である。かかるイ ソシアネート基と水酸基との反応は、無触媒で進行する が、例えばトリエチルアミン、ジブチルスズラウリレー ト、ジブチルスズジアセテート等の慣用の触媒を使用す ることが好ましい。

【0011】上記ウレタン(メタ)アクリレート(B-1)を製造するために使用するポリオール化合物(a)としては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、1,3ーブタンジオール、ネオペンチルグリコール、3ーメチルー1,5ーペンタンジオール、1,6ーペキサンジオール、1,9ーノナンジオール、2ーエチルー2ーブチルー1,3ープロパンジオール、シクロペキサンー1,4ージメタノール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリブチレングリコール、ポリテトラメチレングリコール等の脂肪族ポリオール(a-1)、1,4ージメタノールベンゼン、

ビスフェノールAポリエトキシジオール、ビスフェノールAポリプロポキシジオール、テトラブロムビスフェノールAポリプロポキシジオール、1,4ージメタノールベンゼンのポリエトキシ化合物等の芳香族ポリオール(a-2)、前記、脂肪族ポリオール(a-1)とコハク酸、マレイン酸、アジピン酸の脂肪族二塩基酸又はその無水物との反応物である脂肪族ポリエステルポリオール(a-3)、前記脂肪族ポリオールとフタル酸、テレフタル酸等の芳香族二塩基酸又はその無水物との反応物もしくは1,4ージメチロールベンゼン等の芳香族ポリオールと前記脂肪族二塩基酸又はその無水物との反応物である芳香族ポリエステルポリオール(a-4)等を挙げることができる。

【0012】有機ポリイソシアネート(b)としては、例えば、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、ヘキサメチシアネート、イソホロンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート等を挙げることができる。

【0013】水酸基含有(メタ)アクリレート(c)としては、例えば、2ーヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2ーヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、4ーヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、ポリ($n = 2 \sim 10$)エチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、ポリレート、ポリ($n = 2 \sim 10$)プロピレングリコールモノ(メタ)アクリレート、2ーヒドロキシー3ーフェニルオキシプロピル(メタ)アクリレート、2ーヒドロキシー3ー(0ーフェニルフェニルオキシ)プロピル(メタ)アクリレート等をあげることができる。

【0014】エポキシ (メタ) アクリレート (B-2) は、エポキシ樹脂 (d) と (メタ) アクリル酸の反応物である。反応は、 (d) 成分のエポキシ基1当量に対して (メタ) アクリル酸は0.5~1.1当量反応させるのが好ましく、特に好ましくは0.9~1.05当量である。反応温度は、通常、90~150℃、好ましくは95~110℃である。この反応には、反応中のラジカル重合によるゲル化を防ぐ為に反応混合物に通常100~5000ppmのハイドロキノン、メチルハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテル、Pーベンゾキノン等の重合禁止剤を添加しておくことが好ましい。反応は、触媒を好ましく用いることができる。触媒としては、トリエチルアミン、テトラメチルアンモニウムクロライド、トリフェニルホスフィン、トリフェニルスチビン等の塩基性化合物等を挙げることができる。

【0015】エポキシ(メタ)アクリレート(B-2)を製造するために使用するエポキシ樹脂(d)としては、例えば、ビスフェノールA型エポキシ樹脂(例えば、油化シェルエポキシ(株)製、エピコート828、エピコート1001、エピコート1002、エピコート1004等)、ビスフェノールF型エポキシ樹脂(例えば、東都化成(株)製、YDF-170、YDF-17

5 S、Y D F - 2 0 0 1、Y D F - 2 0 0 4 等)、臭素 化ピスフェノール A 型エポキシ樹脂、フェノール・ノボ ラック型エポキシ樹脂、クレゾール・ノボラック型エポキシ樹脂等の芳香族エポキシ樹脂、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、グリセリンジグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、1、6 - ヘキサンジオールジグリシジルエーテル等の脂肪族エポキシ樹脂等を挙げることができる。

【0016】ポリエステル(メタ)アクリレート(B-3)は、具体的には、エチレングリコール、プロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、2ーエチルー2ーブチルー1,3ープロパンジオール、1,6ーへキサンジオール、ベンゼンー1,4ージメタノール、シクロヘキサンー1,4ージメタノール、トリメチロールプロパン等のポリオール類とコハク酸、マレイン酸、アジピン酸、イソフタル酸、フタル酸、テトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸等の多塩基酸又はその無水物との反応物であるポリエステルポリオールと(メタ)アクリル酸との反応物等を挙げることができる。

【0017】反応性モノマー類(B-4)の具体例とし ては、例えば、単官能性モノマー (B-4-1) および 多官能性モノマー (B-4-2) を挙げることができ る。単官能性モノマー (B-4-1) としては、例え ば、(メタ)アクリルアミド、(メタ)アクリロイルモ ルホリン、7ーアミノー3, 7ージメチルオクチル(メ タ) アクリレート、イソプトキシメチル (メタ) アクリ ルアミド、イソボルニルオキシエチル(メタ)アクリレ ート、2-エチルヘキシル(メタ)アクリレート、エチ ルジエチレングリコール (メタ) アクリレート、tーオ 30 クチル (メタ) アクリルアミド、ジアセトン (メタ) ア クリルアミド、ジメチルアミノエチル (メタ) アクリレ ート、ジエチルアミノエチル(メタ)アクリレート、ラ ウリル(メタ)アクリレート、ジシクロペンタジエン (メタ) アクリレート、ジシクロペンタジエン (メタ) アクリレート、ジシクロペンテニル(メタ)アクリレー ト、N, N-ジメチル (メタ) アクリルアミド、テトラ ヒドロフルフリル (メタ) アクリレート、 2, 4, 6 ートリプロモフェニル(メタ)アクリレート、2-(2, 4, 6ートリプロモフェノキシ)エチル (メタ) ア クリレート、2ーヒドロキシエチル (メタ) アクリレー ト、2ーヒドロキシプロピル (メタ) アクリレート、4 ーヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、フェノキシ エチル (メタ) アクリレート、プトキシエチル (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコールモノ (メタ) ア クリレート、ポリプロピレングリコールモノ (メタ) ア クリレート、イソボルニル (メタ) アクリレート、メチ ルトリエチレングリコール (メタ) アクリレート、フェ ニルポリエトキシ (メタ) アクリレート等の (メタ) ア クリロイル基含有モノマー、Nービニルカプロラクタ

ム、Nービニルホルムアミド、Nービニルアセトアミド、Nービニルカルバゾール、スチレン等のビニル基含有モノマー等を挙げることができる。

【0018】多官能性モノマー(B-4-2)として は、例えば、エチレングリコールジ (メタ) アクリレー ト、トリエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、 テトラエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ト リシクロデカンジメチロールジ(メタ)アクリレート、 トリス(2-ヒドロキシエチル) イソシアヌレートジ (メタ) アクリレート、トリス (2ーヒドロキシエチ ル) イソシアヌレートトリ (メタ) アクリレート、トリ メチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、トリメ チロールプロパントリオキシエチル(メタ)アクリレー ト、トリプロピレングリコールジ (メタ) アクリレー ト、ネオペンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、 ビスフェノール A ポリエトキシジ (メタ) アクリレー ト、1,4ープタンジオールジ(メタ)アクリレート、 1, 6-ヘキサンジオールジ (メタ) アクリレート、ペ ンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレート、ペンタ エリスリトールテトラ (メタ) アクリレート、ポリエチ レングリコールジ (メタ) アクリレート、ジペンタエリ スリトールペンタ及びヘキサ (メタ) アクリレート、ジ メチロールプロパンテトラ(メタ)アクリレート、ジペ ンタエリスリトールの ε ーカプロラクトン付加物のポリ (メタ) アクリレート等の (メタ) アクリロイル基含有 モノマー等を挙げることができる。これら反応性モノマ 一類(B — 4)は、1種または2種以上組み合わせて用 いることができる。

【0019】本発明の樹脂組成物中、前記(A)及び(B)成分の使用割合は、(A)成分、 $1\sim90重量%$ が好ましく、特に好ましくは $5\sim60重量%$ 、(B)成分は、 $10\sim99重量%$ が好ましく、特に好ましくは $40\sim95$ 重量%である。

【0020】本発明の組成物は、熱および/または放射線によって硬化される。ここで放射線とは、例えば赤外線、可視光線、紫外線およびX線、電子線、 α 線、 β 線、 γ 線のような電離放射線を意味する。

【0021】本発明の組成物を、例えば可視光線および /または紫外線硬化させる場合には、通常、重合開始剤 (C)が用いられる。該重合開始剤としては、光重合開始剤(C)および必要に応じてさらに光増感剤が用いられる。このような光重合開始剤(C)としては、光照射により分解してラジカルを発生して重合を開始せしめるものであればいずれでもよく、例えば、アセトフェノン、アセトフェノンベンジルケタール、アントラキノン、アセトフェノンベンジルケタール、アントラキノン、1ー(4ーイソプロピルフェニル)ー2ーヒドロキシー2ーメチルプロパンー1ーオン、カルバゾール、キサントン、4ークロロベンゾフェノン、4,4'ージアミノベンゾフェノン、1,1ージメトキシデオキシベンゾイン、3,3'ージメチルー4ーメトキシベンゾフェ

ノン、チオキサントン、 2, 4 ージエチルチオキサン トン、2ーイソプロピルチオキサントン、2ークロロチ オキサントン、1ー(4ードデシルフェニル)-2-ヒ ドロキシー2ーメチルプロパン-1-オン、2-メチル -1-〔4-(メチルチオ)フェニル〕-2-モルホリ ノープロパンー1ーオン、2,4,6ートリメチルベン ゾイルフェニルホスフィンオキサイド、ビス(2,4, 6ートリメチルベンゾイル) ーフェニルフォスフィンオ キサイド、ベンジルジメチルケタール、1-ヒドロキシ シクロヘキシルフェニルケトン、2-ヒドロキシ-2- 10 メチルー1ーフェニルプロパンー1ーオン、ベンゾフェ ノン、ミヒラーケトン、2ーベンジルー2ージメチルア ミノー1ー(4ーモルホリノフェニル)ープタンー1ー オン、3ーメチルアセトフェノン、3,3'、4,4' ーテトラ(t ープチルパーオキシカルボニル)ベンゾフ ェノン(以下、「BTTB」という) およびBTTBと キサンテン、チオキサンテン、クマリン、ケトクマリン 等との組み合わせ等が挙げられる。また、増感剤として は、トリエチルアミン、ジエチルアミン、Nーメチルジ エタノールアミン、エタノールアミン、4 ージメチルア ミノ安息香酸、4ージメチルアミノ安息香酸メチル、4 ージメチルアミノ安息香酸エチル、4 ージメチルアミノ

【0022】前記光重合開始剤(C)の配合量は、全組成物中に、好ましくは、0~10重量%、さらに好ましくは0.5~7重量%である。また、本発明の組成物を熱硬化させる場合、通常のラジカル重合開始剤を用いることができる。好ましいラジカル重合開始剤としては、例えば過酸化物、アゾ化合物等を挙げることができ、具体例としては、ベンゾイルパーオキサイド、tーブチルーパーオキシベンゾエート、アゾビスイソブチロニトリル等を挙げることができる。

安息香酸イソアミル等が挙げられる。

【0023】さらにまた必要に応じて添加する添加剤と しては、例えば酸化防止剤、着色剤、紫外線吸収剤、光 安定剤、シランカップリング剤、熱重合禁止剤、レベリ ング剤、界面活性剤、保存安定剤、可塑剤、滑剤、溶 媒、無機系充填剤、有機系充填剤、フィラー、老化防止 剤、濡れ性改良剤、塗面改良剤等がある。そして酸化防 止剤の市販品としては、Irganox1010、10 35、1076、1222 (以上、チバガイギー製) 等 が挙げられ、紫外線吸収剤の市販品としては、Tinu vin P, 234, 320, 326, 327, 32 8、213 (以上、チバガイギー製)、 Sumisor b 110, 130, 140, 220, 250, 30 0、320、340、350、400(以上、住友化学 工業(株)製)等が挙げられ、光安定剤の市販品として は、Tinuvin292、144、622LD (以 上、チバガイギー製)、サノールLS-770、76 5、292、2626、1114、744(以上、三共 化成工業(株)製)、アデカスタブスLA-57、LA

-62、LA-63、LA-68(以上、旭電化社製)等が挙げられ、シランカップリング剤としては、 y-アミノプロピルトリエトキシシラン、 y-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、 n 振品としては、 SH6062、 SZ6030(以上、東レ・ダウコーニング・シリコーン製)、 KBE903、 KBM803(以上、信越シリコーン(株)製)等が挙げられ、老化防止剤の市販品としては、Antigene W、S、P、3C、6C、RD-G、FR、AW(以上、住友化学工業(株)製)等が挙げられる。

【0024】また本発明の組成物には、その他の添加剤としてエポキシ樹脂、ビニルエーテル、プロペニルエーテル、マレイン酸誘導体等の重合性化合物、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリウレタン、ポリブタジエン、クロロプレン、ポリエーテル、ポリエステル、ペンダジエン誘導体、スチレン/ブタジエン/スチレンブロック共重合体、スチレン/エチレン/ブテン/スチレンブロック共重合体、石油樹脂、キシレン樹脂、ケトン樹脂、フッ素系オリゴマー、シリコーン系オリゴマー、ポリスルフィド系オリゴマー等のポリマーまたはオリゴマーを配合することもできる。

【0025】本発明の接着剤組成物は、各成分を常温~80℃で混合溶解して得ることができる。本発明の硬化物は常法により紫外線、可視光線などの光線を照射することにより得ることができる。

【0026】本発明の接着剤組成物の光照射による硬化は、紫外線〜近紫外の光線を照射するランプであれば光源は問わない。例えば、低圧、高圧または超高圧水銀灯、メタルハライドランプ、(パルス)キセノンランプ、また無電極ランプなどが挙げられる。

【0027】本発明の接着剤組成物は、貼り合わせ接着層の膜厚が例えば1~100µmとなるよう接着できれば塗工方法は問わないが、スピンコート法、2P法、ロールコート法、スクリーン印刷法等が挙げられる。貼り合せる基材は、片側が、紫外線や可視光線を透過するものであればなんでも良いが、例えば、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリアクリル、ポリ塩化ビニル、TAC、ガラス等の基材、あるいはこれら基材に金属又は金属化合物を蒸着又はスバッタされた基材どうしあるいは、これら基材とアミル、銅、鉄等の金属類、セラミック、石、紙及びプラスチック類の貼り合せ等が挙げられる。

【0028】 2枚の光ディスク基板を貼り合せる場合、接着層が $1\sim100~\mu$ mとなる様にスピンコート法により貼り合わせた後、片側もしくは両側から紫外〜近紫外線の光線を照射して硬化し、接着する。

[0029]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に具体的に説明する。実施例中の部は、重量部である。

【0030】表1に示した組成からなる紫外線硬化性接 着剤組成物を混合溶解し調整した。

(実施例、比較例) なお、表中に示した各組成の略号は 下記の通りである。

UA-937:ポリエーテル系ウレタンアクリレート、 日本化薬(株)製、

EPAーI:ビスフェノールA型エポキシアクリレー ト、日本化薬(株)製、

BP-4EA: ビスフェノールAポリ (n = 4) エトキ シレートジアクリレート、共栄社製、

4 E G - A: テトラエチレンググリコールジアクリレー ト、共栄社製、

BX-PTEA:フェニルチオエチルアクリレート、B

表 1

IMAX CHEMICALS社製、

PHE:フェニルオキシエチルアクリレート、第一工業 製薬 (株) 製、

10

イルガキュアー184:1-ヒドロキシシクロヘキシル フェニルケトン、チバ・スペシャリティーケミカル社 製、光重合開始剤、

ルシリンTPO:2、4、6-トリメチルベンゾイルジ フェニルフォスフィンオキサイド、BASF社製、光重 合開始剤、

LA-82:1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルー4-ピペリジルメタクリレート、旭電化社製、

[0031]

	実施例			比較例	
	1	2	3	1	2
UA-732	400	350	350	350	400
E P A — 1		5 0	100	5 0	
4 E G — A	249	249	149	249	249
B P - 4 E A	150	150	200	150	150
BX-PTEA	200	200	300		
PHE				200	200
L A — 8 2			0. 5		
イルガキュアー184	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0
ルシリンTPO	10	1 0	1 0	1 0	1 0
反射膜	AuAg	g A u A g	gAuAg	AuAg	AuAg
500Hr後(目視)	0 0		00	o ×	O ×
接着力	0 0	000	000	××	x x

【0032】得られた表 1 の各組成物を用いて以下 $1\sim$ 30 $\times \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$ 反射膜に変色または、ピンホールが大きく 3の方法で接着した。

【0033】1. アルミをスパックしたDVD基板内周 上に接着剤25gを円上に供給した。

- 2. 接着剤に空気が入らない様に銀反射膜(Ag)をス パッタしたDVD基板を乗せて2000rpm、4秒ス ピンコートして貼り合わせた。金反射膜(Au)をスパ ッタしたDVD基板も同条件で貼り合わせた。
- 3. 高圧水銀灯(80W/cm) を銀または金反射膜 側から300mJ/cm²照射して硬化、接着させた。

【0034】接着後の銀または金反射膜を接着したDV D基板を80℃、85%RH環境下、500時間放置し た。目視により反射膜の状態を観察した。観察した結果 を以下のように標記し第1表に示した。

○・・・・反射膜に変化は見られない。

△・・・・・反射膜に変色または、ピンホールが少し見 られる。

【0035】表1中の評価項目の中で接着力は、前記で 得られたDVD基板を80℃、85%RH環境下、50 0時間放置後、貼り合わせた基板の接着力を観察した。 観察した結果を以下のように標記し第1表に示した。

○・・・・接着力が強く、剥りしにくい。

×・・・・接着力が弱く、剥りしやすい。

【0036】表1の評価結果から、本発明の接着剤組成 物は、特に銀の反射膜への影響が小さく、耐久性及び接 着力に優れていることは明らかである。

【発明の効果】本発明の接着剤組成物の硬化物は、接着 力に優れ、銀化合物の半透明反射膜を使用した貼り合わ せ光ディスクにおいて、金を半透明反射膜とした従来の 貼り合わせ光ディスクと同等の高い耐久性(信頼性)を 得ることができる。

フロントページの続き

(51) Int .C1.⁷

識別記号

FI

テーマコード(参考)

G 1 1 B 7/24

5 4 1

G 1 1 B 7/24

541B

Fターム(参考) 4J040 FA141 FA142 FA261 FA262

FA271 FA272 FA291 FA292

KA13 MA02 MA04 MA05 MA06

MA09 MA10 MB03 NA17 PA32

5D029 RA01 RA30